

특허출원 공개목록 (2008년 7월 ~ 2008년 8월)

번호	명칭	출원인
10-2008-0063296	태양열 채취기	임효진
10-2008-0065954	반도체 장비	도요엘렉트론가부시카기이사
10-2008-7016179	반도체 공정 설비의 탄질화물 코팅 부품 및 그 제조방법	램 리써치 코퍼레이션
10-2008-7017261	가변광 및또는 에너지특성을 갖는 전기제어가능한디바이스및그제조방법	쌍-고벵 글래스 프랑스
10-2008-7017205	태양 전지 밀봉재	미쓰이카쿠파브로가부시카기이사
10-2008-0067267	플라즈마 디스플레이 장치	히다찌 플라즈마 가부시카기이사
10-2008-7016250	플라즈마 성막방법 및 그 장치	다이요 닛산 가부시카기이사
20-2008-0010468	태양광발전 교육용 시스템	(주)에이치아이 시스템
10-2008-0080499	반도체 직접 회로 장치	가부시카기이사히타치세이사쿠쇼
10-2008-7019079	반도체 발광 소자 및 그 제조 방법과 그것을 이용한 발광장치	니치아카카쿠고교가부시카기이사
10-2008-7019080	반도체 발광 소자 및 그 제조 방법과 그것을 이용한 발광장치	니치아카카쿠고교가부시카기이사
10-2008-0076867	플라즈마 디스플레이 패널의 제조 방법 및 전사 필름	제이에스알 가부시카기이사
10-2008-7019543	플라즈마 처리방법	도요엘렉트론가부시카기이사

출처 : 월간 세라믹스

**협회 신규회원사 가입을 환영합니다.**

협회는 일본·중국과의 상호인적교류를 통해 가능성 이온 기술 등에 대한 최신 관련자료 및 기술을 공유하며 품질 관리 및 기술개발에 전념 할 수 있도록 회원사 여러분들의 권익보호와 이익창출을 통해 최선을 다하겠습니다.

**협회지 발간시 게재내용을 보내주십시오.**

회원의 새로운 소식, 신제품 개발, 동정 등의 내용을 보내주시면 무료로 게재하여 홍보가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 아울러 전면광고는 실비로 게재해 드립니다.

주소 서울시 송파구 석촌동 174-12 청호 B/D 4층

TEL 02-2203-6037,6084 | FAX 02-2203-6061 | 홈페이지 www.kfir.or.kr | E-mail kfia@korea.com